IDENTIFICATION AND BAND ENGINEERING OF NEW TOPOLOGICAL MATERIALS

ANUPAM BHATTACHARYA

DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

JULY 2023

IDENTIFICATION AND BAND ENGINEERING OF NEW TOPOLOGICAL MATERIALS

by

ANUPAM BHATTACHARYA

Department of Mechanical Engineering

Submitted

in partial fulfillment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy

to the

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

JULY 2023

§

Dedicated to

...

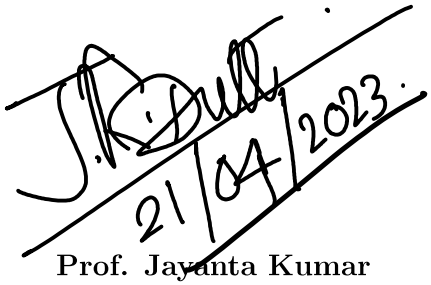
my family

§

Certificate

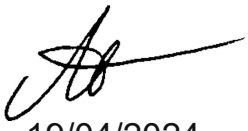
This is to certify that the thesis entitled **"IDENTIFICATION AND BAND ENGINEERING OF NEW TOPOLOGICAL MATERIALS"**, submitted by **Anupam Bhattacharya** to the Indian Institute of Technology Delhi, for the award of the degree of **Doctor of Philosophy**, is a record of the original, bona fide research work carried out by him under our supervision and guidance. The thesis has reached the standards fulfilling the requirements of the regulations related to the award of the degree.

The results contained in this thesis have not been submitted in part or in full to any other University or Institute for the award of any degree or diploma to the best of our knowledge.



Prof. Jayanta Kumar Dutt
Department of Mechanical Engineering,
Indian Institute of Technology Delhi
India

Prof. Ratnamala Chatterjee
Department of Physics,
Indian Institute of Technology Delhi
India



Prof. Artem Mishchenko
Department of Physics and Astronomy,
University of Manchester
United Kingdom

Acknowledgements

With humility in my mind, I take this opportunity to express my gratitude to all those who have contributed to this thesis in various ways.

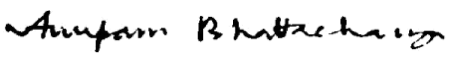
I want to express my deepest gratitude to my supervisors Professor Jayanta Kumar Dutt, Professor Ratnamala Chatterjee, and Professor Artem Mishchenko for their help and support throughout my doctoral study. **Professor Jayanta Kumar Dutt**, with his inquisitive mind and vivid imagination, has always inspired me to think beyond the horizon and has pushed me to realize the thesis as a complete, logical, and cohesive sequence of studies. I shall remain grateful to him for his continued guidance since my Master's study at IIT Delhi, for conveying his crystal-clear view on the philosophy of life to me, and for supporting me at every hurdle and misfortune I faced. I express my heartfelt gratitude to my supervisor **Professor Ratnamala Chatterjee**, who has given me an opportunity to pursue my dream of research in physics while having a background in mechanical engineering. With her confident and encouraging supervision, smart solutions to practical problems, and valuable discussions throughout the work, she has shaped my doctoral thesis to the present form. She granted me the freedom to pursue my research interests and was always available for any help or discussion. I humbly express my sincere gratitude to my supervisor **Professor Artem Mishchenko**, who has shaped my doctoral thesis profoundly in the last two years of my interactions with him. With his vast array of expertise in multiple domains of science, great knowledge of state-of-the-art research topics, and a quick yet effective approach to problems, he has given new dimensions to my doctoral studies. I will remain indebted to him for his continued support even after I left the University of Manchester.

I am grateful to Professor Umesh Waghmare, Theoretical Science Unit, JNCASR, and Professor Brajesh K Mani, Department of Physics, IIT Delhi for teaching me various flavors of theoretical physics and helping with the communicated manuscripts. I feel lucky to have worked with such illustrious physicists. I would like to thank my Student Research Committee (SRC) members Professor Anoop Chawla, Professor Satinder Paul Singh, and Dr. Sushma Santapuri for their valuable suggestions during the course of this work.

I would like to acknowledge the IIT Delhi HPC facility for computational resources. During my doctoral study, I visited the University of Manchester, UK the Commonwealth scholarship. I sincerely thank the University and its staff for hosting me and Commonwealth Scholarship Commission in the UK for financial support. I further acknowledge MHRD India and IIT Delhi for their financial support throughout my study.

I thank all my colleagues at IIT Delhi, Dr. Parul, Dr. Sandeep Kumar, Dr. Vishal Bhardwaj, Dr. Divyanshu Bhatnagar, Dr. Deepika Dabra, Dr. Mithun Majee, Dr. Devendra Dubey, Dr. Satyendra Parkash Pal, Dr. Thirumal, Vikas Malik, Divya Prakash Dubey, Hitesh Gulati, Priyanka Sharma, Durgesh Ojha, Shivangi Srivastava, Pankaj Kumar, Vikas Chahar, Balwant Chauhan, Anshul Toshniwal, Saheen Alam, Md. Shadab Anwar and Ganga Prasad (Rinku) for their cooperation and support. I sincerely thank Dr. Qian Yang, Dr. Ivan Timokhin, Dr. Pablo Díaz Núñez, Dr. Sergey Slizovskiy, Megjie Feng, Ziwei Wang, and Ciaran Mullan from the University of Manchester for their help and support during my study.

Finally, I would like to express my love and gratefulness to the members of the unique family of mine, which is without a doubt the most loving, caring, and supportive one that I have ever seen. If rebirth was indeed possible, I would like to be born again in the same family. Thank you!



New Delhi
18 April 2023

Anupam Bhattacharya

...

Abstract

TOPOLOGY, an esoteric branch of mathematics, studies different classes of objects which have fundamentally similar geometrical structures. Objects within each of these classes can be continuously deformed to create each other. Topology has acquired its strong foothold in the domain of solid-state physics and materials science, with its application to explain the integer quantum Hall effect in the late twentieth century. Since then, topological properties were associated with the electronic and phononic structures of various materials. In this thesis, only electronic topological properties were studied, and therefore, the phrase 'topological materials' will be used to refer to materials with topologically distinct electronic structures. These materials show geometrically protected knots in their electronic structures owing to their special lattice structure and constituent elements. These topological knots are immune to small perturbations and defects in the materials and thus, the properties of these materials are robust as long as the underlying reason behind the topological knot is not destroyed. These materials can be of several types based on their nature of electronic dispersion. Topological materials which have band openings at the Fermi level are classified into topological insulators and topological crystalline insulators respectively depending on the absence or existence of any spatial symmetry protecting the non-triviality. When topological materials have metallic energy vs. momenta ($E - k$) dispersion, they are called topological metals. These metals can be of several types, viz. Weyl, Dirac, triple-point, and nodal line semimetals based on the dimensionality and number of degenerate states at the topologically protected crossings. Topological flat band materials are another kind of these materials that show no dispersion of certain electronic states owing to destructive interference of Bloch wavefunctions.

In the last few decades, the study of topology in solid-state materials has found numerous applications to bring this subject to the limelight of research interests. Topological materials were found to be a possible pathway to realize qubits for next-generation quantum computers. Topological insulators and metals have emerged as promising candidates for new generations of transistors and processors. Also, these materials have found applications in spin-based electronics or spintronics. Topological insulators, metals, and flat-band materials have been shown to give rise to a new

type of superconductivity or topological superconductivity. In this thesis, artificial intelligence, first-principle methods, and $k.p$ perturbation theory have been utilized to identify new topological flat-band materials and pathways to engineer topological transitions among different topological metallic states. In the first chapter, the objectives of the thesis are introduced and a literature review on relevant topological materials is presented. In the second chapter, the basics of the theoretical methods used in the thesis are described. The subsequent chapters describe the work done to achieve the objectives.

In the third chapter of the thesis, the origin of topological flat bands was studied using a data-driven approach. A deep neural network was utilized to identify flat bands within the band structures of materials (from a 2D-materials database for tractable size). The materials thus identified are further categorized based on the coordination of the atom by which the flat band is populated. This categorization leads to the identification of 48 lattice geometries responsible for flat dispersion, many of which have been identified in recent literature. Therefore, the present study generates a database of all possible 2D lattice structures that can lead to flat bands, helping focused research on newly identified lattice structures as a future scope. Although this study started with a goal of identifying only topological flat band materials, it ended up with a database of all flat band materials of which the former is a subset. This is because the state of the art in this domain does not have the means (utilizing only $E - k$ dispersion data) to separate topological non-trivial band structures from their trivial counterparts as of yet. It may be performed with help of charge density data or electronic wavefunction data, but open databases usually do not host these data due to storage constraints. Thus, the task of isolating the topologically nontrivial bands from flat bands remains a future scope.

In the next two chapters, engineering approaches to manipulate electronic bands of newly discovered topological materials to witness topological transitions are studied. Towards this, the use of mechanical strain in cases of nonmagnetic materials and magnetic fields/spin-torques in cases of magnetic materials were explored. The fourth chapter focuses on the use of strain to attain topological transition in the diamagnetic RE-PdBi ('RE' refers to Rare-Earth) series. YPdBi, a diamagnetic RE-half Heusler alloy, lying near the boundary between trivial and non-trivial materials was studied first to show a transition to the non-trivial state under tensile strain. To

validate the theoretical observation with experiments, a semi-infinite slab is modeled to replicate the behavior of thin films. Simulations with the slab show the existence of surface-originated high-mobility electrons near Fermi energy in agreement with the experiments. The experiments also show signatures of topological non-triviality as demonstrated by the theory. Inspired by the study on YPdBi, other diamagnetic half-Heusler alloys were studied under tensile and compressive strain. It was found that the topological triple-point semimetallic state of these metals evolves under strain changing the number of triple-point nodes. It was also found that these transitions are accompanied by multiple band-inversions near Fermi energy. A phase diagram for ease of material selection is presented.

In the fifth chapter, topological transitions were studied under a magnetic field or spin torque. DyPdBi, an antiferromagnetic half-Heusler alloy was chosen for the study, which lies near the boundary between trivial and non-trivial materials. It was found that DyPdBi can show a transition between two topological semimetallic states. When the local magnetic moments of dysprosium are oriented to the three-fold rotation C_3 axis of the crystal, i.e. when the C_{3v} symmetry is preserved, DyPdBi hosts four topological nodes along the C_3 axis of the Brillouin zone, making it a triple-point semimetal. When the local magnetic moments of Dy are oriented to a direction perpendicular to the three-fold rotational axis, the antiferromagnetic structure has four Weyl nodes, two on each side of the mirror plane of its Brillouin zone. The triple point fermions of DyPdBi give rise to a characteristic peak in the anomalous Hall conductivity response, but the Weyl fermions can not contribute to the anomalous Hall conductivity response. The difference in energy between these two topologically distinct states is a mere ≈ 15 meV, making them switchable with a magnetic field or spin torque.

In the final chapter, the conclusions of the research work are explained in brief. The scope of future research work is also described in this chapter. In a nutshell, there are several novel impactful outcomes of the research conducted in the thesis.

- The deep learning-assisted study described in the third chapter yields a family of AI-based tools readily applicable to any materials database to identify flat-band generating sublattices, many of which are potentially topologically

nontrivial. This will help identify new functional materials potentially hosting highly correlated physics like unconventional superconductivity.

- The study on strain-based topological transition gives us pathways to choose the appropriate material and stress required for fine-tuning bulk and surface transport characteristics by utilizing the topological phase diagram of diamagnetic RE-half Heusler alloys.

- The study on magnetic field-driven topological transitions gives a way to distinguish Weyl and triple point metallic phases experimentally through signatures in anomalous Hall conductance.

§

सारांश

संस्थितिविज्ञान, गणित की एक गूढ़ शाखा है, वस्तुओं के विभिन्न वर्गों का अध्ययन करती है जिनमें मौलिक रूप से समान ज्यामितीय संरचनाएं होती हैं। इनमें से प्रत्येक वर्ग के भीतर वस्तुओं को एक दूसरे को बनाने के लिए लगातार विकृत किया जा सकता है। संस्थितिविज्ञान ने बीसवीं शताब्दी के अंत में पूर्णांक क्वांटम हॉल प्रभाव की व्याख्या करने के लिए अपने आवेदन के साथ, ठोस-राज्य भौतिकी और सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ हासिल कर ली है। तब से, टोपोलॉजिकल गुण विभिन्न सामग्रियों के इलेक्ट्रॉनिक और ध्वन्यात्मक संरचनाओं से जुड़े थे। इस निबंध में, केवल इलेक्ट्रॉनिक टोपोलॉजिकल गुणों का अध्ययन किया गया था, और इसलिए, टोपोलॉजिकल रूप से अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं के साथ सामग्री को संदर्भित करने के लिए 'टोपोलॉजिकल सामग्री' वाक्यांश का उपयोग किया जाएगा। ये सामग्री अपनी विशेष जाली संरचना और घटक तत्वों के कारण अपनी इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं में ज्यामितीय रूप से संरक्षित गांठें दिखाती हैं। ये टोपोलॉजिकल गांठें सामग्री में छोटे गड़बड़ी और दोषों से प्रतिरक्षित हैं और इस प्रकार, इन सामग्रियों के गुण तब तक मजबूत होते हैं जब तक कि टोपोलॉजिकल गाँठ के पीछे अंतर्निहित कारण नष्ट नहीं हो जाते। इलेक्ट्रॉनिक फैलाव की प्रकृति के आधार पर ये सामग्रियां कई प्रकार की हो सकती हैं। गैर-तुच्छता की रक्षा करने वाले किसी भी स्थानिक समरूपता की अनुपस्थिति या अस्तित्व के आधार पर टोपोलॉजिकल सामग्री जिसमें फर्मी स्तर पर बैंड के उद्घाटन होते हैं, उन्हें क्रमशः टोपोलॉजिकल इंसुलेटर और टोपोलॉजिकल क्रिस्टलीय इंसुलेटर में वर्गीकृत किया जाता है। जब टोपोलॉजिकल सामग्री में धात्विक ऊर्जा बनाम संवेग (E-k) फैलाव होता है, तो उन्हें टोपोलॉजिकल धातु कहा जाता है। ये धातुएँ कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे। वेइल, डिराक, ट्रिपल-पॉइंट, और नोडल लाइन सेमीमेटल्स, आयामी रूप से संरक्षित क्रॉसिंग पर आयामीता और पतित अवस्थाओं की संख्या के आधार पर। टोपोलॉजिकल फ्लैट बैंड सामग्री एक अन्य प्रकार की सामग्री है जो बलोच वेवफंक्शन के विनाशकारी हस्तक्षेप के कारण कुछ इलेक्ट्रॉनिक राज्यों का फैलाव नहीं दिखाती है।

पिछले कुछ दशकों में, ठोस-राज्य सामग्री में टोपोलॉजी के अध्ययन ने इस विषय को अनुसंधान के हितों की सुर्खियों में लाने के लिए कई अनुप्रयोग पाए हैं। अगली पीढ़ी के क्वांटम कंप्यूटरों के लिए qubits को साकार करने के लिए टोपोलॉजिकल सामग्रियों को एक संभावित मार्ग के रूप में पाया गया। टोपोलॉजिकल इंसुलेटर और धातु ट्रांजिस्टर और प्रोसेसर की नई पीढ़ी के लिए आशाजनक उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। साथ ही, इन सामग्रियों को स्पिन-आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स या स्पिंट्रोनिक्स में अनुप्रयोग मिला है। टोपोलॉजिकल इंसुलेटर, धातु और फ्लैट-बैंड सामग्री को एक नए प्रकार की सुपरकंडक्टिविटी या टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टिविटी को जन्म देने के लिए दिखाया गया है। इस थीसिस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रथम-सिद्धांत विधियों और k.p पर्टर्बेशन थ्योरी का उपयोग नए टोपोलॉजिकल फ्लैट-बैंड सामग्रियों की पहचान करने और विभिन्न टोपोलॉजिकल मेटालिक स्टेट्स के बीच इंजीनियर टोपोलॉजिकल ट्रांज़िशन के लिए किया गया है। पहले अध्याय में, थीसिस के उद्देश्यों को पेश किया गया है और प्रासंगिक सामयिक सामग्री पर एक साहित्य समीक्षा प्रस्तुत की गई है। द्वितीय अध्याय में शोध प्रबंध में प्रयुक्त

सैद्धान्तिक विधियों के मूल सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। बाद के अध्याय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्यों का वर्णन करते हैं।

शोध प्रबंध के तीसरे अध्याय में, डेटा-चालित दृष्टिकोण का उपयोग करके टोपोलॉजिकल फ्लैट बैंड की उत्पत्ति का अध्ययन किया गया था। सामग्री के बैंड संरचनाओं के भीतर फ्लैट बैंड की पहचान करने के लिए एक गहरे तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग किया गया था (ट्रैक्टेबल आकार के लिए 2डी-सामग्री डेटाबेस से)। इस प्रकार पहचानी गई सामग्रियों को परमाणु के समन्वय के आधार पर आगे वर्गीकृत किया जाता है जिसके द्वारा फ्लैट बैंड आबाद होता है। यह वर्गीकरण फ्लैट फैलाव के लिए जिम्मेदार 48 जाली ज्यामिति की पहचान की ओर जाता है, जिनमें से कई की पहचान हाल के साहित्य में की गई है। इसलिए, वर्तमान अध्ययन सभी संभव 2डी जाली संरचनाओं का एक डेटाबेस उत्पन्न करता है जो भविष्य के दायरे के रूप में नई पहचानी गई जाली संरचनाओं पर केंद्रित शोध में मदद करते हुए फ्लैट बैंड का कारण बन सकता है। हालांकि यह अध्ययन केवल टोपोलॉजिकल फ्लैट बैंड सामग्रियों की पहचान करने के लक्ष्य के साथ शुरू हुआ, यह सभी फ्लैट बैंड सामग्रियों के डेटाबेस के साथ समाप्त हुआ, जिनमें से पूर्व एक सबसेट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस डोमेन में कला की स्थिति में उनके तुच्छ समकक्षों से टोपोलॉजिकल गैर-तुच्छ बैंड संरचनाओं को अलग करने के लिए साधन (केवल ऊर्जा बनाम संवेग डेटा का उपयोग) नहीं है। यह चार्ज घनत्व डेटा या इलेक्ट्रॉनिक वेवफंक्शन डेटा की मदद से किया जा सकता है, लेकिन खुले डेटाबेस आमतौर पर भंडारण की कमी के कारण इन डेटा को होस्ट नहीं करते हैं। इस प्रकार, फ्लैट बैंड से स्थैतिक रूप से गैर-तुच्छ बैंड को अलग करने का कार्य भविष्य का दायरा बना हुआ है।

अगले दो अध्यायों में, टोपोलॉजिकल ट्रांज़िशन देखने के लिए नए खोजे गए टोपोलॉजिकल सामग्रियों के इलेक्ट्रॉनिक बैंड में हेरफेर करने के लिए इंजीनियरिंग दृष्टिकोण का अध्ययन किया गया है। इसके लिए, गैर-चुंबकीय सामग्री के मामले में यांत्रिक तनाव और चुंबकीय सामग्री के मामले में चुंबकीय क्षेत्र/स्पिन-टोर्क का पता लगाया गया। चौथा अध्याय प्रतिचुंबकीय आरई-पीडीबीआई (`आरई' दुर्लभ-पृथ्वी को संदर्भित करता है) श्रृंखला में सामयिक संक्रमण प्राप्त करने के लिए तनाव के उपयोग पर केंद्रित है। YPdBi, एक डायनामैग्नेटिक आरई-हाफ हेस्लर मिश्र धातु, तुच्छ और गैर-तुच्छ सामग्रियों के बीच की सीमा के पास स्थित है, पहले तन्य तनाव के तहत गैर-तुच्छ अवस्था में संक्रमण दिखाने के लिए अध्ययन किया गया था। प्रयोगों के साथ सैद्धांतिक अवलोकन को मान्य करने के लिए, पतली फिल्मों के व्यवहार को दोहराने के लिए एक अर्ध-अनंत स्लैब तैयार किया गया है। स्लैब के साथ सिमुलेशन प्रयोगों के साथ समझौते में फर्मी ऊर्जा के पास सतह से उत्पन्न उच्च-गतिशीलता वाले इलेक्ट्रॉनों के अस्तित्व को दर्शाता है। प्रयोग सिद्धांत द्वारा प्रदर्शित के रूप में स्थलीय गैर-तुच्छता के हस्ताक्षर भी दिखाते हैं। YPdBi पर अध्ययन से प्रेरित होकर, अन्य प्रतिचुंबकीय अर्ध-हेस्लर मिश्रधातुओं का अध्ययन तन्यता और संपीडन तनाव के तहत किया गया। यह पाया गया कि इन धातुओं की टोपोलॉजिकल ट्रिपल-पॉइंट सेमीमेटेलिक स्थिति ट्रिपल-पॉइंट नोड्स की संख्या को बदलते हुए तनाव के तहत विकसित होती है। यह भी पाया गया कि ये संक्रमण फर्मी ऊर्जा के पास कई बैंड-इनवर्जन के साथ हैं। सामग्री चयन में आसानी के लिए एक चरण आरेख प्रस्तुत किया गया है।

पांचवें अध्याय में, एक चुंबकीय क्षेत्र या स्पिन टॉर्क के तहत टोपोलॉजिकल ट्रांज़िशन का अध्ययन किया गया था। DyPdBi, एक एंटीफेरोमैग्नेटिक हाफ-हेस्लर मिश्र धातु को अध्ययन के लिए चुना गया था, जो तुच्छ और गैर-तुच्छ सामग्रियों के बीच की सीमा के पास स्थित है। यह पाया गया कि DyPdBi दो टोपोलॉजिकल सेमीमेटेलिक अवस्थाओं के बीच संक्रमण दिखा सकता है। जब डिस्प्रोसियम के स्थानीय चुंबकीय क्षण क्रिस्टल के तीन गुना रोटेशन C_3 अक्ष के लिए उन्मुख होते हैं, यानी जब C_{3v} समरूपता संरक्षित होती है, तो DyPdBi ब्रिल्लिन ज़ोन के C_3 अक्ष के साथ चार टोपोलॉजिकल नोड्स होस्ट करता है, जिससे यह एक ट्रिपल बन जाता है -पॉइंट सेमीमेटल। जब डाई के स्थानीय चुंबकीय क्षण तीन गुना घूर्णी अक्ष के लंबवत दिशा में उन्मुख होते हैं, तो एंटीफेरोमैग्नेटिक संरचना में चार वेइल नोड होते हैं, दो इसके ब्रिलॉइन ज़ोन के दर्पण तल के प्रत्येक तरफ होते हैं। DyPdBi के ट्रिपल पॉइंट फ़र्मियन विषम हॉल चालकता प्रतिक्रिया में एक विशिष्ट शिखर को जन्म देते हैं, लेकिन वीइल फ़र्मियन विषम हॉल चालकता प्रतिक्रिया में योगदान नहीं कर सकते हैं। इन दो स्थैतिक रूप से भिन्न अवस्थाओं के बीच ऊर्जा का अंतर लगभग 15 meV है, जो उन्हें चुंबकीय क्षेत्र या स्पिन टॉर्क के साथ स्विच करने योग्य बनाता है।

अन्तिम अध्याय में शोध कार्य के निष्कर्षों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। इस अध्याय में भावी शोध कार्य के क्षेत्र का भी वर्णन किया गया है।

संक्षेप में, थीसिस में किए गए शोध के कई उपन्यास प्रभावशाली परिणाम हैं।

- तीसरे अध्याय में वर्णित गहन शिक्षण-सहायता अध्ययन से फ्लैट-बैंड जनरेटिंग सबलैटिस की पहचान करने के लिए किसी भी सामग्री डेटाबेस पर आसानी से लागू होने वाले एआई-आधारित उपकरणों का एक परिवार मिलता है, जिनमें से कई संभावित रूप से गैर-तुच्छ हैं। यह अपरंपरागत सुपरकंडक्टिविटी जैसे अत्यधिक सहसंबद्ध भौतिकी की मेजबानी करने वाली नई कार्यात्मक सामग्रियों की पहचान करने में मदद करेगा।
- स्ट्रेन-आधारित टोपोलॉजिकल ट्रांज़िशन पर अध्ययन हमें डायनामैग्नेटिक आरई-हाफ हेस्लर मिश्र धातुओं के टोपोलॉजिकल चरण आरेख का उपयोग करके बल्क और सतह परिवहन विशेषताओं को ठीक करने के लिए आवश्यक उपयुक्त सामग्री और तनाव का चयन करने के लिए मार्ग प्रदान करता है।
- चुंबकीय क्षेत्र-संचालित टोपोलॉजिकल ट्रांज़िशन पर अध्ययन विषम हॉल चालन में हस्ताक्षर के माध्यम से प्रयोगात्मक रूप से वेइल और ट्रिपल बिंदु धातु चरणों को अलग करने का एक तरीका देता है।

Contents

List of Figures

List of Tables

Abbreviations

AI	**A**rtificial **I**ntelligence
ML	**M**achine **L**earning
MD	**M**olecular **D**ynamics
DFT	**D**ensity **F**unctional **T**heory
AFM	**A**nti**F**erro**M**agnet
TKNN	**T**ouless-**K**ohmoto-**N**ightingale-den **N**ijs
TRIM	**T**ime **R**eversal **I**nvariant **M**omenta
BZ	**B**rillouin **Z**one
SOC	**S**pin **O**rbit **C**oupling
QSH	**Q**uantum **S**pin **H**all
TI	**T**opological **I**nsulator
TCI	**T**opological **C**rystalline **I**nsulator
FCC	**F**ace **C**entered **C**ubic
MATBG	**M**agic-**A**ngle **T**wisted **B**ilayer **G**raphene
IC	**I**ntegrated **C**ircuit
MOSFET	**M**etal **O**xide **S**ilicon **F**ield **E**ffect **T**ransistors
SOT	**S**pin-**O**rbit **T**orque
NOMAD	**NO**vel **M**aterials **D**iscovery
OQMD	**O**pen **Q**uantum **M**aterials **D**atabase
AFLOW	**A**utomatic **FLOW** for Materials Discovery
C2DB	**C**omputational **2**D Materials **D**ata**B**ase
RE	**R**are **E**arth
SDH	**S**ubhnikov **d**e **H**aas
AHC	**A**nomalous **H**all **C**onductivity
AHE	**A**nomalous **H**all **E**ffect
KS	**K**ohn-**S**ham

HDBSCAN	**H**ierarchical **D**ensity-**B**ased **S**patial **C**lustering of **A**pplications with **N**oise
CNN	**C**onvolutional **N**eural **N**etwork
t-SNE	**t-**distributed **S**tochastic **N**eighbourhood **E**mbedding
DOS	**D**ensity **o**f **S**tates
DBCV	**D**ensity-**B**ased **C**lustering **V**alidation
GGA	Generalized Gradient Approximation
LDA	Local-density approximation
DMFT	Dynamical mean-field theory
PBE	Perdew-Burke-Ernzerhof
HSE	Heyd–Scuseria–Ernzerhof
MBJ	modified Becke-Johnson
SCAN	Strongly constrained and appropriately normed
SOAP	Smooth Overlap of Atomic Positions
MBTR	Many-body Tensor Representation
LoStOP	Local Structure Order Parameters
LLE	Locally Linear Embedding
UMAP	Uniform Manifold Approximation
RBIS	relative band inversion strength
MLWF	Maximally-Localized Wannier Function
VASP	Vienna Ab-initio Simulation Package
QE	Quantum Espresso
ARPES	angle-resolved photoemission spectroscopy
SCF	self-consistent field
NSCF	non-self-consistent field
ONCV	Optimized Norm-Conserving Vanderbilt